

## 有害事業廢棄物認定標準第三條附表一、附表二修正總說明

「有害事業廢棄物認定標準」公告於七十六年五月十二日，並於九十年三月七日訂定發布全文九條，其後經三次修正，最近一次於九十五年十二月十四日修正發布全文七條。本次修正主要參考國際間對有害事業廢棄物之輸出入管制精神及廢電線電纜(非以物理處理法處理者)、電鍍金屬塑膠廢棄物(含光碟片)其於資源回收過程對於人體與環境的危害性，重新調整現行「混合五金廢料之管制項目」中之不同清理階段的列管認定方式。

# 有害事業廢棄物認定標準第三條附表一、附表二修正條文對照表

附表一、製程有害事業廢棄物

修正條文				現行條文				說明	
行業別	製程產生之廢棄物	成分		危害性(註)	行業別	製程產生之廢棄物	成分		危害性(註)
		中文	英文				中文	英文	
基本化學工業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、以汞電極法製氯之廢水處理污泥	汞	mercury.	(T)	基本化學工業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、以汞電極法製氯之廢水處理污泥	汞	mercury.	(T)
	二、製造甲乙基吡啶之汽提塔殘留物	三聚乙醛、吡啶類、2-皮考林	paraldehyde; pyridines; 2-picoline.	(T)		二、製造甲乙基吡啶之汽提塔殘留物	三聚乙醛、吡啶類、2-皮考林	paraldehyde; pyridines; 2-picoline.	(T)
	三、製造苯胺之蒸餾殘留物	苯胺、二苯胺、硝基苯、苯二胺	aniline; diphenylamine; nitrobenzene; phenylenediamine.	(T)		三、製造苯胺之蒸餾殘留物	苯胺、二苯胺、硝基苯、苯二胺	aniline; diphenylamine; nitrobenzene; phenylenediamine.	(T)
	四、製造苯胺之萃取殘留物	苯胺、硝基苯、苯二胺	aniline; nitrobenzene; phenylenediamine.	(T)		四、製造苯胺之萃取殘留物	苯胺、硝基苯、苯二胺	aniline; nitrobenzene; phenylenediamine.	(T)
	五、製造硝基苯及苯胺之混合廢液	苯胺、苯、二苯胺、苯二胺	aniline; benzene; diphenylamine; phenylenediamine.	(T)		五、製造硝基苯及苯胺之混合廢液	苯胺、苯、二苯胺、苯二胺	aniline; benzene; diphenylamine; phenylenediamine.	(T)
	六、製造氯苯之水洗步驟分液、蒸餾或分餾塔殘留物	苯、二氯苯、三氯苯、四氯苯、五氯苯、六氯苯、氯苯	benzene; dichlorobenzene; trichlorobenzene; tetrachlorobenzene; pentachlorobenzene; hexachlorobenzene; chlorobenzene.	(T)		六、製造氯苯之水洗步驟分液、蒸餾或分餾塔殘留物	苯、二氯苯、三氯苯、四氯苯、五氯苯、六氯苯、氯苯	benzene; dichlorobenzene; trichlorobenzene; tetrachlorobenzene; pentachlorobenzene; hexachlorobenzene; chlorobenzene.	(T)

修正條文				現行條文				說明
七、製造氯苯清洗反應器之廢液	苯、氯苯、二氯苯、2,4,6-三氯酚	benzene; chlorobenzene; dichlorobenzene; 2,4,6,-trichlorophenol.	(T)	七、製造氯苯清洗反應器之廢液	苯、氯苯、二氯苯、2,4,6-三氯酚	benzene; chlorobenzene; dichlorobenzene; 2,4,6,-trichlorophenol.	(T)	文字修正
八、以甲苯硝化製造二硝基甲苯之廢液	2,4-二硝基甲苯	2,4-Dinitrotoluene.	(C) (T)	八、以甲苯硝化製造二硝基甲苯之廢液	2,4-二硝基甲苯	2,4-Dinitrotoluene.	(C) (T)	
九、以乙烯溴化製造二溴乙烷之滌氣塔廢液	二溴乙烷	<u>Ethylene dibromide</u>	(T)	九、以乙烯溴化製造二溴乙烷之滌氣塔廢液	二溴乙烯	dibromoethylene	(T)	
十、同九製程中純化二溴乙烷產生之廢吸收劑	二溴乙烷	<u>Ethylene dibromide</u>	(T)	十、同九製程中純化二溴乙烷產生之廢吸收劑	二溴乙烯	dibromoethylene.	(T)	
十一、同九製程中純化二溴乙烷產生之蒸餾殘渣	二溴乙烷	<u>Ethylene dibromide</u>	(T)	十一、同九製程中純化二溴乙烷產生之蒸餾殘渣	二溴乙烯	dibromoethylene.	(T)	
十二、以硝化苯的製程生產硝基苯之蒸餾殘渣	間-二硝基苯、2,4-二硝基甲苯	m-dinitrobenzene; 2,4-dintrotoluene.	(T)	十二、以硝化苯的製程生產硝基苯之蒸餾殘渣	間-二硝基苯、2,4-二硝基甲苯	m-dinitrobenzene; 2,4-dintrotoluene.	(T)	
十三、生產二異氰酸甲苯之離心或蒸餾殘渣	二異氰酸甲苯、2,4-二胺甲苯	toluene diisocyanate; toluene-2,4-diamine.	(R) (T)	十三、生產二異氰酸甲苯之離心或蒸餾殘渣	二異氰酸甲苯、2,4-二胺甲苯	toluene diisocyanate; toluene-2,4-diamine.	(R) (T)	

修正條文				現行條文				說明
十四、以碳酸聯胺生產1,1-二甲基聯胺(UDMH)之分離底渣、氣體濃縮底渣及廢過濾器	1,1-二甲基聯胺	1,1-dimethylhydrazine (UDMH).	(C) (I) (T)	十四、以碳酸聯胺生產1,1-二甲基聯胺(UDMH)之分離底渣、氣體濃縮底渣及廢過濾器	1,1-二甲基聯胺	1,1-dimethylhydrazine (UDMH).	(C) (I) (T)	
十五、用氫化二甲基甲苯生產二胺甲苯的乾燥柱反應廢液、輕質或重質殘渣	2,4-二胺甲苯,鄰-甲苯胺、對-甲苯胺	2,4-toluenediamine; o-toluidine; p-toluidine;	(T)	十五、用氫化二甲基甲苯生產二胺甲苯的乾燥柱反應廢液、輕質或重質殘渣	2,4-二胺甲苯,鄰-甲苯胺、對-甲苯胺	2,4-toluenediamine; o-toluidine; p-toluidine;	(T)	
十六、以二胺甲苯光氣法生產二異氰酸鹽之溶劑回收有機濃縮物	四氯化碳、四氯乙烯、氯仿、光氣	carbon tetrachloride; tetrachloroethylene; chloroform; phosgene.	(T)	十六、以二胺甲苯光氣法生產二異氰酸鹽之溶劑回收有機濃縮物	四氯化碳、四氯乙烯、氯仿、光氣	carbon tetrachloride; tetrachloroethylene; chloroform; phosgene.	(T)	
十七、生產2,4,6-三溴酚之地板清掃物、廢產品和廢過濾器	2,4,6-三溴酚	2,4,6-tribromophenol.	(T)	十七、生產2,4,6-三溴酚之地板清掃物、廢產品和廢過濾器	2,4,6-三溴酚	2,4,6-tribromophenol.	(T)	

修正條文				現行條文				說明		
	十八、生產 $\alpha$ -(或甲基)氯甲苯、環氯甲苯、氯化苯和其官能基之混合物之蒸餾底渣	三氯苯、氯苯、氯仿、氯化甲烷、氯苯、1,4-二氯苯、六氯苯、五氯苯、1,2,4,5-四氯乙烯、甲苯、四氯化碳	benotrichloride; chlorobenzene; chloroform; chloromethane; 1,4-dichlorobenzene; hexachlorobenzene; pentachlorobenzene; 1,2,4,5-tetrachloroethylene; toluene; carbon tetrachloride.	(T)		十八、生產 $\alpha$ -(或甲基)氯甲苯、環氯甲苯、氯化苯和其官能基之混合物之蒸餾底渣	三氯苯、氯苯、氯仿、氯化甲烷、氯苯、1,4-二氯苯、六氯苯、五氯苯、1,2,4,5-四氯乙烯、甲苯、四氯化碳	benotrichloride; chlorobenzene; chloroform; chloromethane; 1,4-dichlorobenzene; hexachlorobenzene; pentachlorobenzene; 1,2,4,5-tetrachloroethylene; toluene; carbon tetrachloride.	(T)	
	十九、以石墨作為陽極之橫隔製程純化氯所產生之含氯碳氫廢棄物	氯仿、四氯化碳、六氯乙烷、三氯乙烷、四氯乙烯、1,2-二氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷	chloroform; carbon tetrachloride; hexachloroethane; trichloroethane; tetrachloroethylene; 1,2-dichloroethane; 1,1,2,2-tetrachloroethane.	(T)		十九、以石墨作為陽極之橫隔製程純化氯所產生之含氯碳氫廢棄物	氯仿、四氯化碳、六氯乙烷、三氯乙烷、四氯乙烯、1,2-二氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷	chloroform; carbon tetrachloride; hexachloroethane; trichloroethane; tetrachloroethylene; 1,2-dichloroethane; 1,1,2,2-tetrachloroethane.	(T)	
	二十、製造氧化錫所產生之集塵灰、底渣及其中間產物廢棄物	砷、鉛、銻	arsenic; lead; antimony.	(T)		二十、製造氧化錫所產生之集塵灰、底渣及其中間產物廢棄物	砷、鉛、銻	arsenic; lead; antimony.	(T)	
石油 化工 原料 製造 業及 其他	一、以乙烯製造乙醛之蒸餾殘留物	氯仿、甲醛、氯化次甲基、氯甲烷、三聚乙醛、甲酸、氯乙醛	chloroform; formaldehyde; methylene chloride; methyl chloride; paraldehyde; formic acid; chloroacetaldehyde.	(T)	石油 化工 原料 製造 業及 其他	一、以乙烯製造乙醛之蒸餾殘留物	氯仿、甲醛、氯化次甲基、氯甲烷、三聚乙醛、甲酸、氯乙醛	chloroform; formaldehyde; methylene chloride; methyl chloride; paraldehyde; formic acid; chloroacetaldehyde.	(T)	

修正條文					現行條文					說明
具有右列製程產生之廢棄物之行業	二、製造丙烯腈中之廢水汽提廢液	丙烯腈、乙腈、氫氰酸	acrylonitrile; acetonitrile; hydrocyanic acid.	(R) (T)	具有右列製程產生之廢棄物之行業	二、製造丙烯腈中之廢水汽提廢液	丙烯腈、乙腈、氫氰酸	acrylonitrile; acetonitrile; hydrocyanic acid.	(R) (T)	
	三、製造丙烯腈中之乙腈塔底部廢液	氫氰酸、丙烯腈、乙腈	hydrocyanic acid; acrylonitrile; acetonitrile.	(R) (T)		三、製造丙烯腈中之乙腈塔底部廢液	氫氰酸、丙烯腈、乙腈	hydrocyanic acid; acrylonitrile; acetonitrile.	(R) (T)	
	四、製造丙烯腈之乙腈純化塔底殘留物	乙腈、丙烯醯胺	acetonitrile; acrylamide.	(T)		四、製造丙烯腈之乙腈純化塔底殘留物	乙腈、丙烯醯胺	acetonitrile; acrylamide.	(T)	
	五、氯苯蒸餾殘渣	氯化甲基苯、氯苯、甲苯、三氯甲苯	benzyl chloride; chlorobenzene; toluene; benzotrichloride.	(T)		五、氯苯蒸餾殘渣	氯化甲基苯、氯苯、甲苯、三氯甲苯	benzyl chloride; chlorobenzene; toluene; benzotrichloride.	(T)	
	六、製造四氯化碳之蒸餾殘渣	六氯苯、六氯丁二烯、四氯化碳、六氯乙烷、四氯乙烯	hexachlorobenzene; hexachlorobutadiene; carbon tetrachloride; hexachloroethane; tetrachloroethylene.	(R) (T)		六、製造四氯化碳之蒸餾殘渣	六氯苯、六氯丁二烯、四氯化碳、六氯乙烷、四氯乙烯	hexachlorobenzene; hexachlorobutadiene; carbon tetrachloride; hexachloroethane; tetrachloroethylene.	(R) (T)	
	七、製造環氧氯化丙烷之純化塔底殘留物	3-氯-1,2-環氧丙烷、含氯醚類〔二氯甲醚、2-氯乙醚〕、三氯丙烷、二氯丙醇	epichlorohydrin; chloroethers[bis(chloromethyl) ether and bis(2-chloroethyl) ethers]; trichloropropane; dichloropropanol.	(T)		七、製造環氧氯化丙烷之純化塔底殘留物	3-氯-1,2-環氧丙烷、含氯醚類〔二氯甲醚、2-氯乙醚〕、三氯丙烷、二氯丙醇	epichlorohydrin; chloroethers[bis(chloromethyl) ether and bis(2-chloroethyl) ethers]; trichloropropane; dichloropropanol.	(T)	

修正條文				現行條文				說明
八、製造氯乙烷之分餾塔重餾分	1,2-二氯乙烷、三氯乙烷、六氯丁二烯、六氯苯	1,2- dichloroethane; trichloroethylene; hexachlorobutadiene; hexachlorobenzene.	(T)	八、製造氯乙烷之分餾塔重餾分	1,2-二氯乙烷、三氯乙烷、六氯丁二烯、六氯苯	1,2- dichloroethane; trichloroethylene; hexachlorobutadiene; hexachlorobenzene.	(T)	
九、製造二氯乙烷之蒸餾重餾分	二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烷類(1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷)、三氯乙烷、四氯乙烷、四氯化碳、氯仿、氯乙烷、1,1-二氯乙烷	dichloroethane; 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane; tetrachloroethanes (1,1,2,2-tetrachloroethane and 1,1,1,2-tetrachloroethane); trichloroethylene; tetrachloroethylene; carbon tetrachloride; chloroform; vinyl chloride; vinylidene chloride (1,1-DEC).	(T)	九、製造二氯乙烷之蒸餾重餾分	二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烷類(1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷)、三氯乙烷、四氯乙烷、四氯化碳、氯仿、氯乙烷、1,1-二氯乙烷	dichloroethane; 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane; tetrachloroethanes (1,1,2,2-tetrachloroethane and 1,1,1,2-tetrachloroethane); trichloroethylene; tetrachloroethylene; carbon tetrachloride; chloroform; vinyl chloride; vinylidene chloride (1,1-DEC).	(T)	

修正條文				現行條文				說明
十、製造氯乙烯單體之氯乙烯蒸餾重餾分	二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烷類(1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷)、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、氯仿、氯乙烯、1,1-二氯乙烯	dichloroethane; 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane; tetrachloroethanes (1,1,2,2-tetrachloroethane and 1,1,1,2-tetrachloroethane); trichloroethylene; tetrachloroethylene; carbon tetrachloride; chloroform; vinyl chloride; vinylidene chloride (1,1-DEC).	(T)	十、製造氯乙烯單體之氯乙烯蒸餾重餾分	二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烷類(1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷)、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、氯仿、氯乙烯、1,1-二氯乙烯	dichloroethane; 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane; tetrachloroethanes (1,1,2,2-tetrachloroethane and 1,1,1,2-tetrachloroethane); trichloroethylene; tetrachloroethylene; carbon tetrachloride; chloroform; vinyl chloride; vinylidene chloride (1,1-DEC).	(T)	
十一、製造氟甲烷之水溶性銻觸媒廢棄物	銻、四氯化碳、氯仿	antimony; carbon tetrachloride; chloroform.	(T)	十一、製造氟甲烷之水溶性銻觸媒廢棄物	銻、四氯化碳、氯仿	antimony; carbon tetrachloride; chloroform.	(T)	
十二、以異丙苯製造酚及丙酮之蒸餾殘渣	酚、焦油類(多環芳香類)	phenol; tars(polycyclic aromatic hydrocarbons).	(T)	十二、以異丙苯製造酚及丙酮之蒸餾殘渣	酚、焦油類(多環芳香類)	phenol; tars(polycyclic aromatic hydrocarbons).	(T)	
十三、以鄰二甲苯製造鄰苯二甲酐之蒸餾輕餾分	鄰苯二甲酐、順丁烯二酐	phthalic anhydride; maleic anhydride.	(T)	十三、以鄰二甲苯製造鄰苯二甲酐之蒸餾輕餾分	鄰苯二甲酐、順丁烯二酐	phthalic anhydride; maleic anhydride.	(T)	

修正條文				現行條文				說明
十四、以鄰二甲苯製造鄰苯二甲酐之蒸餾殘留物	鄰苯二甲酐	phthalic anhydride.	(T)	十四、以鄰二甲苯製造鄰苯二甲酐之蒸餾殘留物	鄰苯二甲酐	phthalic anhydride.	(T)	
十五、製造三氯乙烷及過氯乙烯之塔底殘留物	六氯苯、六氯丁二烯、六氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、二氯乙烯	hexachlorobezene; hexachlorobutadiene; hexachloroethane; 1,1,1,2-tetrachloroethane; 1,1,2,2-tetrachloroethane; vinylidene chloride.	(T)	十五、製造三氯乙烷及過氯乙烯之塔底殘留物	六氯苯、六氯丁二烯、六氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、二氯乙烯	hexachlorobezene; hexachlorobutadiene; hexachloroethane; 1,1,1,2-tetrachloroethane; 1,1,2,2-tetrachloroethane; vinylidene chloride.	(T)	
十六、以苯硝化製造硝基苯之蒸餾殘留物	間-二硝基苯、2,4-二硝基甲苯	m-dinitrobenzene; 2,4-dinitrotoluene	(T)	十六、以苯硝化製造硝基苯之蒸餾殘留物	間-二硝基苯、2,4-二硝基甲苯	m-dinitrobenzene; 2,4-dinitrotoluene	(T)	
十七、製造吡啶所產生之汽提廢棄物	三聚乙醛、吡啶類、2-皮考林	paraldehyde; pyridines; 2-picoline.	(T)	十七、製造吡啶所產生之汽提廢棄物	三聚乙醛、吡啶類、2-皮考林	paraldehyde; pyridines; 2-picoline.	(T)	

修正條文				現行條文				說明
十八、製造1,1,1-三氯乙烷之廢觸媒、汽提廢棄物、蒸餾重餾分及重質廢棄物	1,1,1-三氯乙烷、氯乙烯、1,2-二氯乙烷、二氯乙烯、氯仿、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷	1,1,1-trichloroethane; vinyl chloride; 1,2-dichloroethane; vinylidene chloride; chloroform; 1,1,1,2-tetrachloroethane; 1,1,2,2-tetrachloroethane.	(T)	十八、製造1,1,1-三氯乙烷之廢觸媒、汽提廢棄物、蒸餾重餾分及重質廢棄物	1,1,1-三氯乙烷、氯乙烯、1,2-二氯乙烷、二氯乙烯、氯仿、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷	1,1,1-trichloroethane; vinyl chloride; 1,2-dichloroethane; vinylidene chloride; chloroform; 1,1,1,2-tetrachloroethane; 1,1,2,2-tetrachloroethane.	(T)	
十九、製造鄰苯二甲酰之輕質蒸餾殘留物及蒸餾殘留物	鄰苯二甲酰、順丁烯二酰	phthalic anhydride; maleic anhydride.	(T)	十九、製造鄰苯二甲酰之輕質蒸餾殘留物及蒸餾殘留物	鄰苯二甲酰、順丁烯二酰	phthalic anhydride; maleic anhydride.	(T)	
二十、製造氨基甲酸酯之重餾、底渣、輕餾分、溶解過濾傾析等有機廢棄物	免賴得、加保利、貝芬替、加保扶、丁基加保扶、甲醛、二氯甲烷、三乙胺、四氯化碳、吡啶類	benomyl; carbaryl; carbendazim; carbofuran; carbosulfan; formaldehyde; methylene chloride; triethylamine; carbon tetrachloride; pyridine	(T)	二十、製造氨基甲酸酯之重餾、底渣、輕餾分、溶解過濾傾析等有機廢棄物	免賴得、加保利、貝芬替、加保扶、丁基加保扶、甲醛、二氯甲烷、三乙胺、四氯化碳、吡啶類	benomyl; carbaryl; carbendazim; carbofuran; carbosulfan; formaldehyde; methylene chloride; triethylamine; carbon tetrachloride; pyridine	(T)	

修正條文				現行條文				說明			
	二十一、生產聯二 硫氨基甲 酸及其鹽 類於過 濾、蒸發 和離心等 製程之袋 式集塵灰 和殘留物	銻、砷、二 甲基二硫氮 基甲酸鋅	antimony; arsenic; ziram.	(T)		二十一、生產聯二 硫氨基甲 酸及其鹽 類於過 濾、蒸發 和離心等 製程之袋 式集塵灰 和殘留物	銻、砷、二 甲基二硫氮 基甲酸鋅	antimony; arsenic; ziram.	(T)		
	二十二、以氯化 汞觸媒 之乙炔 製程製 造氣乙 烯單體 之廢水 處理污 泥	汞	mercury.	(T)		二十二、以氯化 汞觸媒 之乙炔 製程製 造氣乙 烯單體 之廢水 處理污 泥	汞	mercury.	(T)		
塗 料、 漆料 及相 關產 品製 造業 及其 他具 有右 列製	清洗含顏料、乾 燥劑、鉻鉛安定 劑塗料等配方所 用容器內之廢溶 劑及污泥、廢鹼 及污泥、廢液及 污泥	鉛、六價鉻	lead; hexavalent chromium.	(T)		塗 料、 漆料 及相 關產 品製 造業 及其 他具 有右 列製	清洗含顏料、乾 燥劑、鉻鉛安定 劑塗料等配方所 用容器內之廢溶 劑及污泥、廢鹼 及污泥、廢液及 污泥	鉛、六價鉻	lead; hexavalent chromium.	(T)	

修正條文					現行條文					說明
程產生之廢棄物之行業					程產生之廢棄物之行業					文字修正
農藥及環境衛生用藥製造業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	1、以砷或有機砷製造農藥之殘留物	砷	arsenic.	(T)	農藥及環境衛生用藥製造業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	1、以砷或有機砷製造農藥之殘留物	砷	arsenic.	(T)	
	2、以砷或有機砷化合物生產藥品時蒸餾苯胺化合物產生之蒸餾殘渣或活性碳除色後之殘渣	砷	arsenic.	(T)		2、以砷或有機砷化合物生產藥品時蒸餾苯胺化合物產生之蒸餾殘渣或活性碳除色後之殘渣	砷	arsenic.	(T)	
	3、製造木榴油之廢水處理污泥	木榴油、屈、萘、苯駢萘、苯(b)二苯駢、苯(a)芘、節酮(1,2,3-cd)芘、苯(a)駢萘、二苯駢(a)駢萘、萘烯	creosote; chrysene; naphthalene; fluoranthene; benzo(b) fluoranthene; benzo(a) pyrene; indeno(1,2,3-cd) pyrene; benzo(a) anthracene; dibenzo(a)anthracene; acenaphthalene.	(T)		3、製造木榴油之廢水處理污泥	木榴油、屈、萘、苯駢萘、苯(b)二苯駢、苯(a)芘、節酮(1,2,3-cd)芘、苯(a)駢萘、二苯駢(a)駢萘、萘烯	creosote; chrysene; naphthalene; fluoranthene; benzo(b) fluoranthene; benzo(a) pyrene; indeno(1,2,3-cd) pyrene; benzo(a) anthracene; dibenzo(a)anthracene; acenaphthalene.	(T)	

修正條文				現行條文				說明
4、二硫松製造之甲苯回收蒸餾塔底殘留物	甲苯、二硫磷酸、硫磷酸酯類	toluene; phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	4、二硫松製造之甲苯回收蒸餾塔底殘留物	甲苯、二硫磷酸、硫磷酸酯類	toluene; phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	
5、二硫松製造之廢水處理污泥	甲苯、二硫磷酸、硫磷酸酯類	toluene; phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	5、二硫松製造之廢水處理污泥	甲苯、二硫磷酸、硫磷酸酯類	toluene; phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	
6、福瑞松製造之清洗及汽提廢液	福瑞松、甲醛、二硫磷酸、硫磷酸酯類	phorate; formaldehyde; phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	6、福瑞松製造之清洗及汽提廢液	福瑞松、甲醛、二硫磷酸、硫磷酸酯類	phorate; formaldehyde; phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	
7、福瑞松製造之二乙基磷酸氫二硫代硫酸過濾之濾餅	二硫磷酸、硫磷酸酯類	phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	7、福瑞松製造之二乙基磷酸氫二硫代硫酸過濾之濾餅	二硫磷酸、硫磷酸酯類	phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	
8、福瑞松製造之廢水處理污泥	福瑞松、甲醛、二硫磷酸、硫磷酸酯類	phorate; formaldehyde; phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	8、福瑞松製造之廢水處理污泥	福瑞松、甲醛、二硫磷酸、硫磷酸酯類	phorate; formaldehyde; phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	
9、2,4-D製造中之2,6-二氯酚廢棄物	2,4-二氯酚、2,6-二氯酚、2,4,6-三氯酚	2,4-dichlorophenol; 2,6-dichlorophenol; 2,4,6-trichlorophenol.	(T)	9、2,4-D製造中之2,6-二氯酚廢棄物	2,4-二氯酚、2,6-二氯酚、2,4,6-三氯酚	2,4-dichlorophenol; 2,6-dichlorophenol; 2,4,6-trichlorophenol.	(T)	
10、2,4-D製造中之未處理廢液	2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚	2,4-dichlorophenol; 2,4,6-trichlorophenol.	(T)	10、2,4-D製造中之未處理廢液	2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚	2,4-dichlorophenol; 2,4,6-trichlorophenol.	(T)	

修正條文					現行條文					說明
11、	製造氣丹過程中氯化環二烯之過濾殘渣、浮渣及廢水處理污泥	六氯環戊二烯	Hexachlorocyclopentadiene.	(T)	11、	製造氣丹過程中氯化環二烯之過濾殘渣、浮渣及廢水處理污泥	六氯環戊二烯	Hexachlorocyclopentadiene.	(T)	
12、	毒殺芬製造之廢水處理污泥	毒殺芬	toxaphene.	(T)	12、	毒殺芬製造之廢水處理污泥	毒殺芬	toxaphene.	(T)	
13、	2,4,5-T製造過程中四氯苯之蒸餾殘渣廢棄物	六氯苯、對二氯苯、2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物	Hexachlorobenzene; o-dichlorobenzene; 2,3,7,8-TCDD (All tetrachlorodibenzo-p-dioxins)&TCDF(All tetrachlorodibenzofurans).	(T)	13、	2,4,5-T製造過程中四氯苯之蒸餾殘渣廢棄物	六氯苯、對二氯苯、2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物	Hexachlorobenzene; o-dichlorobenzene; 2,3,7,8-TCDD (All tetrachlorodibenzo-p-dioxins)&TCDF(All tetrachlorodibenzofurans).	(T)	
14、	製造乙烯氨基甲酸酯鹽及其鹽類之廢水處理浮渣、濾出液、分離底渣、氣體濃縮底渣、廢過濾器、集塵灰及其殘留物	乙硫脲	ethylene thiourea.	(T)	14、	製造乙烯氨基甲酸酯鹽及其鹽類之廢水處理浮渣、濾出液、分離底渣、氣體濃縮底渣、廢過濾器、集塵灰及其殘留物	乙硫脲	ethylene thiourea.	(T)	

修正條文					現行條文					說明		
	15、	製造溴化 甲烷中硫 酸乾燥機 和反應器 產生之廢 吸收劑及 分離廢水	二甲基硫酸 鹽、甲基溴 化物	dimethyl sulfate; methyl bromide.	(T)		15、	製造溴化 甲烷中硫 酸乾燥機 和反應器 產生之廢 吸收劑及 分離廢水	二甲基硫酸 鹽、甲基溴 化物	dimethyl sulfate; methyl bromide.	(T)	
製藥 業及 其他 具有 右列 製程 產生 之廢 棄物 之行 業	一、	製造動物用 藥所產生之 含砷或有機 砷化合物之 廢水處理污 泥	砷	arsenic.	(T)	製藥 業及 其他 具有 右列 製程 產生 之廢 棄物 之行 業	一、	製造動物用 藥所產生之 含砷或有機 砷化合物之 廢水處理污 泥	砷	arsenic.	(T)	
	二、	以苯胺化合 蒸餾製造動 物用藥所產 生含砷或有 機砷化合物 之蒸餾殘渣	砷	arsenic.	(T)		二、	以苯胺化合 蒸餾製造動 物用藥所產 生含砷或有 機砷化合物 之蒸餾殘渣	砷	arsenic.	(T)	
	三、	製造動物用 藥所產生之 含砷或有機 砷化合物之 活性炭脫色 殘渣	砷	arsenic.	(T)		三、	製造動物用 藥所產生之 含砷或有機 砷化合物之 活性炭脫色 殘渣	砷	arsenic.	(T)	

修正條文					現行條文					說明
其他化學製品製造業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	1、鉛基引爆劑之製造、配方、裝載之廢水處理污泥	鉛	lead.	(T)	其他化學製品製造業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	1、鉛基引爆劑之製造、配方、裝載之廢水處理污泥	鉛	lead.	(T)	
	2、製造鉻黃及鉻橙顏料之廢水處理污泥	六價鉻、鉛	hexavalent chromium; lead.	(T)		2、製造鉻黃及鉻橙顏料之廢水處理污泥	六價鉻、鉛	hexavalent chromium; lead.	(T)	
	3、製造鉬橙顏料之廢水處理污泥	六價鉻、鉛	hexavalent chromium; lead.	(T)		3、製造鉬橙顏料之廢水處理污泥	六價鉻、鉛	hexavalent chromium; lead.	(T)	
	4、製造鋅黃顏料之廢水處理污泥	六價鉻	hexavalent chromium.	(T)		4、製造鋅黃顏料之廢水處理污泥	六價鉻	hexavalent chromium.	(T)	
	5、製造鉻綠顏料之廢水處理污泥	六價鉻、鉛	hexavalent chromium; lead.	(T)		5、製造鉻綠顏料之廢水處理污泥	六價鉻、鉛	hexavalent chromium; lead.	(T)	
	6、氧化鉻綠顏料(含水及無水)製造之廢水處理污泥	六價鉻	hexavalent chromium.	(T)		6、氧化鉻綠顏料(含水及無水)製造之廢水處理污泥	六價鉻	hexavalent chromium.	(T)	
	7、鐵藍顏料製造之廢水處理污泥	氰化物(錯合物)、六價鉻	cyanide(complexed); hexavalent chromium.	(T)		7、鐵藍顏料製造之廢水處理污泥	氰化物(錯合物)、六價鉻	cyanide(complexed); hexavalent chromium.	(T)	
	8、氧化鉻綠顏料製造之烘箱殘留物	六價鉻	hexavalent chromium.	(T)		8、氧化鉻綠顏料製造之烘箱殘留物	六價鉻	hexavalent chromium.	(T)	

修正條文					現行條文					說明
	9、使用含鉻和鉛之色素、乾燥劑、肥皂或安定劑製造墨水時，從清洗缸和設備產生之溶劑、鹼洗污泥或污泥	鉛、六價鉻	lead; hexavalent chromium.	(T)		9、使用含鉻和鉛之色素、乾燥劑、肥皂或安定劑製造墨水時，從清洗缸和設備產生之溶劑、鹼洗污泥或污泥	鉛、六價鉻	lead; hexavalent chromium.	(T)	
石油煉製業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、石油煉製業之浮除物	六價鉻、鉛、苯	hexavalent chromium; lead; benzene.	(T)	石油煉製業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、石油煉製業之浮除物	六價鉻、鉛、苯	hexavalent chromium; lead; benzene.	(T)	
	二、石油煉製業之廢油乳化物	六價鉻、鉛、苯	hexavalent chromium; lead; benzene.	(T)		二、石油煉製業之廢油乳化物	六價鉻、鉛、苯	hexavalent chromium; lead; benzene.	(T)	
	三、石油煉製業之熱交換器清洗污泥	六價鉻、苯	hexavalent chromium; benzene.	(T)		三、石油煉製業之熱交換器清洗污泥	六價鉻、苯	hexavalent chromium; benzene.	(T)	
	四、石油煉製業油水分離設備產生之污泥	六價鉻、鉛、苯	hexavalent chromium; lead; benzene.	(T)		四、石油煉製業油水分離設備產生之污泥	六價鉻、鉛、苯	hexavalent chromium; lead; benzene.	(T)	
	五、石油煉製業加鉛之成品油貯存槽之槽底殘留物	鉛、苯	lead; benzene.	(T)		五、石油煉製業加鉛之成品油貯存槽之槽底殘留物	鉛、苯	lead; benzene.	(T)	

修正條文					現行條文					說明
	六、石油煉製業之原油貯槽之槽底沈降物	苯	benzene.	(T)		六、石油煉製業之原油貯槽之槽底沈降物	苯	benzene.	(T)	
	七、石油煉製作業之油污槽底泥、過濾或分離之廢棄物	苯(a)芘、二苯(a,h)駢蔥、苯駢(a)蔥、苯(b)駢茈	benzo(a)pyrene; dibenz(a,h)anthracene; benzo(a)anthracene; benzo(b)fluoranthene.	(T)		七、石油煉製作業之油污槽底泥、過濾或分離之廢棄物	苯(a)芘、二苯(a,h)駢蔥、苯駢(a)蔥、苯(b)駢茈	benzo(a)pyrene; dibenz(a,h)anthracene; benzo(a)anthracene; benzo(b)fluoranthene.	(T)	
其他石油及煤製品製造業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、煉焦之氨蒸餾塔污泥	氰化物、萘、酚類化合物、砷	cyanide; naphthalene; phenolic compounds; arsenic.	(T)	其他石油及煤製品製造業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、煉焦之氨蒸餾塔污泥	氰化物、萘、酚類化合物、砷	cyanide; naphthalene; phenolic compounds; arsenic.	(T)	
	二、煉焦之傾析器塔泥或污泥	酚、萘	phenol; naphthalene.	(T)		二、煉焦之傾析器塔泥或污泥	酚、萘	phenol; naphthalene.	(T)	
	三、回收煤碳焦油或回收輕油或石腦油精之製程殘渣、焦油貯存槽殘留物	苯、苯(a)駢蔥、苯(a)芘、二苯(b)駢茈、苯(k)駢茈、二苯(a,h)駢蔥、茈酮(1,2,3-cd)芘	benzene; benzo(a)anthracene; benzo(a)pyrene; benzo(b)fluoranthene; benzo(k)fluoranthene; dibenz(a,h)anthracene; indeno(1,2,3-cd)pyrene.	(T)		三、回收煤碳焦油或回收輕油或石腦油精之製程殘渣、焦油貯存槽殘留物	苯、苯(a)駢蔥、苯(a)芘、二苯(b)駢茈、苯(k)駢茈、二苯(a,h)駢蔥、茈酮(1,2,3-cd)芘	benzene; benzo(a)anthracene; benzo(a)pyrene; benzo(b)fluoranthene; benzo(k)fluoranthene; dibenz(a,h)anthracene; indeno(1,2,3-cd)pyrene.	(T)	
鋼鐵冶煉業及其他具有	電爐製鋼過程污染控制之集塵灰或污泥	六價鉻、鉛、鎘、2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物	hexavalent chromium; lead; cadmium; 2,3,7,8-TCDD (All tetrachlorodibenzo-p-dioxins)&TCDF(All tetrachlorodibenzo-	(T)	鋼鐵冶煉業及其他具有	電爐製鋼過程污染控制之集塵灰或污泥	六價鉻、鉛、鎘、2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物	hexavalent chromium; lead; cadmium; 2,3,7,8-TCDD (All tetrachlorodibenzo-p-dioxins)&TCDF(All tetrachlorodibenzo-	(T)	

修正條文					現行條文					說明
右列製程產生之廢棄物之行業			furans).		右列製程產生之廢棄物之行業			furans).		
	鋼材表面處理業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、鋼鐵工業鋼材加工或浸置之廢酸液	六價鉻、鉛	hexavalent chromium; lead. (T)		鋼材表面處理業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、鋼鐵工業鋼材加工或浸置之廢酸液	六價鉻、鉛	hexavalent chromium; lead. (T)	
		二、鐵鉻合金製程之排放控制之集塵灰或污泥	鉻	chromium. (C) (T)			二、鐵鉻合金製程之排放控制之集塵灰或污泥	鉻	chromium. (C) (T)	
	三、鐵鉻矽合金製造之排放控制之集塵灰或污泥	鉻	chromium. (C) (T)		三、鐵鉻矽合金製造之排放控制之集塵灰或污泥	鉻	chromium. (C) (T)			

修正條文				現行條文				說明		
其他非鐵金屬基本工業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、鉛、鎳、汞、鎘、銅二次熔煉之排放控制之集塵灰或污泥	六價鉻、鉛、鎘、汞、鎳、銅	hexavalent chromium; lead; cadmium; mercury; nickel; lead.	(T)	其他非鐵金屬基本工業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、鉛、鎳、汞、鎘、銅二次熔煉之排放控制之集塵灰或污泥	六價鉻、鉛、鎘、汞、鎳、銅	hexavalent chromium; lead; cadmium; mercury; nickel; lead.	(T)	
	二、鉛二次熔煉之排放控制之集塵灰、污泥之酸滲出液	六價鉻、鉛、鎘	hexavalent chromium; lead; cadmium.	(T)	其他非鐵金屬基本工業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	二、鉛二次熔煉之排放控制之集塵灰、污泥之酸滲出液	六價鉻、鉛、鎘	hexavalent chromium; lead; cadmium.	(T)	
	三、製造初生銅所排放之泥漿濃縮酸廠排放之泥漿或污泥	鉛、鎘	lead; cadmium.	(T)	其他非鐵金屬基本工業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	三、製造初生銅所排放之泥漿濃縮酸廠排放之泥漿或污泥	鉛、鎘	lead; cadmium.	(T)	
	四、初生鋁還原時用過之缸內襯物質	氰化物(錯合物)	cyanide(complexed).	(T)	其他非鐵金屬基本工業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	四、初生鋁還原時用過之缸內襯物質	氰化物(錯合物)	cyanide(complexed).	(T)	

修正條文					現行條文					說明
廢棄物處理業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	1、含汞廢料回收產生之殘渣或污泥	汞	mercury.	(T)	廢棄物處理業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	1、含汞廢料回收產生之殘渣或污泥	汞	mercury.	(T)	
	2、廢料回收產生之金屬固體殘留物	鉛、鎘、鉻	lead; cadmium; chromium.	(T)		2、廢料回收產生之金屬固體殘留物	鉛、鎘、鉻	lead; cadmium; chromium.	(T)	
	3、廢料回收產生之酸性廢液或污泥	銅、鉛、鎘、鉻	copper; lead; cadmium; chromium.	(T)		3、廢料回收產生之酸性廢液或污泥	銅、鉛、鎘、鉻	copper; lead; cadmium; chromium.	(T)	
	4、廢電線電纜粉碎分選回收產生之集塵灰	銅、鉛	copper; lead.	(T)		4、廢電線電纜粉碎分選回收產生之集塵灰	銅、鉛	copper; lead.	(T)	
	5、廢料回收產生之廢螢光粉	汞、鉛	mercury; lead.	(T)		5、廢料回收產生之廢螢光粉	汞、鉛	mercury; lead.	(T)	

修正條文				現行條文				說明		
其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、電鍍製程之廢水處理污泥，但下述製程所發生者除外： (一)鋁之硫酸電鍍 (二)碳鋼鍍錫。 (三)碳鋼鍍鋁。 (四)伴隨清洗或汽提之碳鋼錫、鋁。 (五)鋁之蝕刻及研磨。	鎘、六價鉻、鎳、氰化物(錯合物)、銅	cadmium; hexavalent chromium; nickel; cyanide(complexed); copper.	(T)	其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、電鍍製程之廢水處理污泥，但下述製程所發生者除外： (一)鋁之硫酸電鍍 (二)碳鋼鍍錫。 (三)碳鋼鍍鋁。 (四)伴隨清洗或汽提之碳鋼錫、鋁。 (五)鋁之蝕刻及研磨。	鎘、六價鉻、鎳、氰化物(錯合物)、銅	cadmium; hexavalent chromium; nickel; cyanide(complexed); copper.	(T)	文字修正
	二、鋁之化學轉化塗布製程之廢水處理污泥	六價鉻、氰化物(錯合物)	hexavalent chromium; cyanide(complexed).	(T)		二、鋁之化學轉化塗布製程之廢水處理污泥	六價鉻、氰化物(錯合物)	hexavalent chromium; cyanide(complexed).	(T)	
	三、電鍍廢棄之氰化物電鍍液	氰化物(鹽類)	cyanide (salts).	(T)		三、電鍍廢棄之氰化物電鍍液	氰化物(鹽類)	cyanide (salts).	(T)	
	四、使用氰化物之電鍍程序電鍍槽底殘留物	氰化物(鹽類)	cyanide (salts).	(T)		四、使用氰化物之電鍍程序電鍍槽底殘留物	氰化物(鹽類)	cyanide (salts).	(T)	

修正條文					現行條文					說明
五、使用氰化物之電鍍程序清洗及汽提廢液	氰化物（鹽類）	cyanide (salts).		(T)	五、使用氰化物之電鍍程序清洗及汽提廢液	氰化物（鹽類）	cyanide (salts).		(T)	
六、使用氰化物之金屬熱處理油槽之冷卻槽殘留物	氰化物（鹽類）	cyanide (salts).		(T)	六、使用氰化物之金屬熱處理油槽之冷卻槽殘留物	氰化物（鹽類）	cyanide (salts).		(T)	
七、金屬熱處理槽鹽浴罐清洗之氰化物廢液	氰化物（鹽類）	cyanide (salts).		(T)	七、金屬熱處理槽鹽浴罐清洗之氰化物廢液	氰化物（鹽類）	cyanide (salts).		(T)	
八、使用氰化物之金屬熱處理程序之冷卻廢水處理污泥	氰化物（鹽類）	cyanide (salts).		(T)	八、使用氰化物之金屬熱處理程序之冷卻廢水處理污泥	氰化物（鹽類）	cyanide (salts).		(T)	
九、使用熱處理法處理有害事業廢棄物所產生之集塵灰	鉛、鎘、鉻、2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物	lead; cadmium; chromium.; 2,3,7,8-TCDD (All tetrachlorodibenzo-p-dioxins)&TCDF(All tetrachlorodibenzo-furans).		(T)	九、使用熱處理法處理有害事業廢棄物所產生之集塵灰	鉛、鎘、鉻、2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物	lead; cadmium; chromium.; 2,3,7,8-TCDD (All tetrachlorodibenzo-p-dioxins)&TCDF(All tetrachlorodibenzo-furans).		(T)	
註：危害性表示：(I)：易燃性；(C)：腐蝕性；(R)反應性；(T)：毒性。					註：危害性表示：(I)：易燃性；(C)：腐蝕性；(R)反應性；(T)：毒性。					

附表二、不同清理階段之混合五金廢料認定對照表

修正修文					現行條文					說明
廢棄物項目分類	貯存階段	清除階段	處理階段(含再利用)	輸出入境	廢棄物項目分類	貯存階段	清除階段	處理階段(含再利用)	輸出入境	
<u>一、廢電線電纜(非以物理處理法處理者)</u>	<u>一般</u>	<u>一般</u>	<u>有害</u>	<u>有害</u>	1、含油脂之充膠廢電線電纜	一般	一般	有害	有害	因應巴塞爾公約之輸出入管制精神及未來混合五金廢料於處理階段(含再利用)對人體或環境之危害特性，爰修正本表之混合五金廢料管制項目，增列廢電線電纜(非以物理處理法處理者)、電鍍金屬廢塑膠(含光碟片)於處理階段(含再利用)和輸出入階段屬
二、含油脂之充膠廢電線電纜	一般	一般	有害	有害	2、不含多氯聯苯(低於五十 ppm)但含油脂之廢變壓器、廢電容器	一般	一般	有害	有害	
三、不含多氯聯苯(低於五十 ppm)但含油脂之廢變壓器、廢電容器	一般	一般	有害	有害	3、廢電腦	一般	一般	有害	有害	
<u>四、電鍍金屬廢塑膠(含光碟片)</u>	<u>一般</u>	<u>一般</u>	<u>有害</u>	<u>有害</u>	4、廢家電	一般	一般	有害	有害	
五、廢電腦	一般	一般	有害	有害	5、廢電話交換機	一般	一般	有害	有害	
六、廢家電	一般	一般	有害	有害	6、廢電子零組件、下腳品及不良品	一般	一般	有害	有害	
七、廢電話交換機	一般	一般	有害	有害	7、廢光電零組件、下腳品及不良品	一般	一般	有害	有害	
八、廢電子零組件、下腳品及不良品	一般	一般	有害	有害	8、廢通信器材(不含機械式)	一般	一般	有害	有害	
九、廢光電零組件、下腳品及不良品	一般	一般	有害	有害	9、含金屬之印刷電路板廢料及其粉屑	一般	一般	有害	有害	
十、廢通信器材(不含機械式)	一般	一般	有害	有害	10、附零組件之廢印刷電路板	一般	一般	有害	有害	
十一、含金屬之印刷電路板廢料及其粉屑	一般	一般	有害	有害	11、含鍍、銻、碲、鉍金屬廢料	一般	一般	有害	有害	

修正修文					現行條文					說明
<u>十二</u> 、附零組件之廢印刷 電路板	一般	一般	有害	有害	12、發光二極體晶圓廢 料及粉屑	有害	有害	有害	有害	有害事業廢 棄物。
<u>十三</u> 、含鈹、銻、碲、鉍 金屬廢料	一般	一般	有害	有害	備註：一、下腳品係指事業因成型或構裝等過程產生之廢料。 二、零組件係指事業因過期或品質管制汰換等過程產生之廢料。 三、不良品係指事業因品質管制或其他原因所淘汰之廢棄成品。					
<u>十四</u> 、發光二極體晶圓廢 料及粉屑	有害	有害	有害	有害						
備註：一、下腳品係指事業因成型或構裝等過程產生之廢料。 二、零組件係指事業因過期或品質管制汰換等過程產生之廢料。 三、不良品係指事業因品質管制或其他原因所淘汰之廢棄成品。										